## **DETTAGLI PRODOTTO**

Produzione avanzata di ozono con moduli di scarica al plasma al quarzo JENA a doppia parete utilizzando l'alta frequenza generata da innovativi dispositivi IGBT. L'emissione di gas ozono è completamente priva di particelle metalliche e quindi adatta a tecnologie pulite come i semiconduttori e i processi medici. L'efficienza delle tecnologie AOP è sorprendente, soprattutto per l'ossidazione delle acque reflue in combinazione con i reattori AOPR. Ciò è dovuto a una velocità di trasferimento di massa 10 volte superiore rispetto ai generatori di ozono classici. Il TCO è zero poiché non sono integrate guarnizioni e i moduli di scarico non possono essere influenzati da alcuna corrosione. Di consequenza, il dispositivo non richiede manutenzione e è



pronto per un lungo ciclo di vita. È impossibile sporcare gli elettrodi e ridurre la capacità dell'ozono. Non sono richiesti gas dopanti, come N2, Ar o altri. È possibile utilizzare qualsiasi tipo e qualità di gas di trasporto: aria secca, aria umidificata, aria ambiente, ossigeno dai sistemi SEP / PSA o ossigeno puro (qualsiasi classe) dal cilindro.

## **APPLICAZIONI**

- Elaborazione di semiconduttori
- Ossidazione e sterilizzazione dell'acqua
- UPW trattamento delle acque ultra pure
- Sanificazione delle superfici (Es. coronavirus COVID-19)
- Produzione alimentare
- Macelli
- Produzione farmaceutica
- Ricerca e sviluppo
- Installazioni pilota

## DATI TECNICI

- Capacità dell'ozono: 1... 3,5 g O3 / h
- Concentrazione di ozono: 0,1... 130 g O3 / Nm3
- Flusso del gas: 0,1 300 NI / h
- Gamma di controllo della frequenza: 0,1 100% di capacità
- Telecomando: interfaccia integrata, interruttore di sicurezza
- Gas di trasporto: qualsiasi gas contenente ossigeno, senza olio
- Chiller: raffreddamento ad aria ambiente
- Dimensioni: L300 x P180 x H400 mm
- Ingresso / uscita connettore: 1/4 "- tubo 6/4 PFA
- Peso: 8 kg senza alloggiamento
- Alimentazione: 230/110 VAC-50 / 60Hz